PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01175714 A

(43) Date of publication of application: 12.07.89

(51) Int. CI

H01G 4/06 H01G 4/18

(21) Application number: 62334496

(22) Date of filing: 29.12.87

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

HAGA MIKIO

TSUJIMOTO YOSHINOBU

(54) THIN-FILM DIELECTRIC CAPACITOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To break the limit of dielectric film thickness in film capacitor and to realize a drastically compact, light, and low-cost capacitor by using the solvent-free film-producing method and by using a dielectric thin-film whose film thickness is within a specified range as the dielectric for capacitor.

CONSTITUTION: A dielectric which is formed by the solvent-free film-producing method and which has a film thickness of $0.05W0.5\mu m$ is used. For example, the above-solvent free film-producing method should be either of the deposition method, supporting method, or plasma CVD method. Also, the above dielectric should be either one of macromolecular materials, namely polyimide, polyamide, polyurea, and polyurethane, or either one of inorganic strong dielectric materials, namely barium titanate, strontium titanate, and lead titanate. Thus, the above dielectric film is dense and

has less pin holes. Also, in general, since the withstand voltage per unit thickness improves as the film thickness of dielectric thin-film decreases, withstand voltage is maintained and at the same time the film thickness can be drastically made thinner.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 175714

1 1

@Int Cl.⁴

識別記号

()

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)7月12日

H 01 G

4/06

 $\begin{smallmatrix}1&0&2\\3&2&7\end{smallmatrix}$

7048-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

薄膜誘電体コンデンサ 60発明の名称

> 願 昭62-334496 到特

願 昭62(1987)12月29日 22出

羽 賀 何発 明 者 本 ⑫発 明 辻 者

夫 幹 好 伸

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

①出 願 人

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

外1名

敏男 弁理士 中尾 ⑩代 理 人

1、発明の名称

薄膜誘電体コンデンサ

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 無密剤製膜工法にて形成される誘電体を用い、 その順厚が 0.0 5 ~ 0.5 μm であることを特徴 とする薄膜誘電体コンデンサ。
 - (2) 無帑剤製験工法が、蒸荷法、スパッタリング 法、又はブラズマC V D 法のいずれかである特 許請求の範囲第1項記載の薄膜誘電体コンデン サ。
 - (3) 誘戦体が有機高分子材料であるポリイミド、 ポリアミド、ポリユリア、ポリウレタンのうち のいずれかである特許肃求の範囲第1項または

- 第2項 記載の再版的 电体--ンテンテ。

- (4) 誘電体が無機強誘電体材料であるチタン酸バ リウム、チタン酸ストロンチウム、チタン酸鉛 のうちのいずれかである特許蔚来の範囲第1項 または第2項記轍の輝腹誘電体コンデンサ。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は解膜誘選体を用いたコンデンサに関す るものであり、フィルムコンデンサの小形、軽氘、 低コスト化を目的とする。

従来の技術

機器の小形・軽侃化志向、高集積回路の採用に よる電子回路の高密度化あるいは、自動挿入の普 及などに伴い、電子部品に対する小形化の要請が ますます強くなってきている。その中にあって、 フィルムコンデンサも同様に小形化へと種々の開 発が試みられている。コンデンサの単位体質当た りの静電容侃は、誘電体の誘電率に比例し、誘電 体の厚さの自乗に反比例する。従って、従来のフ ィルムコンデンサの小形化を凶るためには、誘電

体のは進みを大きくしるか、よたはめば各の中で を降くすることが必要である。特に、誘電体の厚 さを輝くすることにより大幅な小形化が可能とな

発明が解決しようとする問題点

一般に、フィルムコンデンサの誘電体材料とし

ては、ポリエチレンテレフタレート、ポリブロピレン、ポリスチレン、ポリカーポネートなどのフィルムが使用されている。これらのフィルムの厚さは3~6 μm が普通であるが、近年テレフタレートフィルムも上市されている。したカロスを変化には、そのフィルムの薄さから、厚さ1.5 μm のフィルムの薄さでは、そのフィルムの薄さでは、まながって、厚ながで、したがって、厚ながで、ないフィルムの厚み1.5 μm 程度が工業生産の限界と考えられている。

又、フィルムコンデンサの誘電体材料として、 誘電体の解膜化を図るために、ポリカーボネート などからなるコーティング薄膜も一部使用されて いる。しかしながら、コーティング薄膜について もその厚さが薄くなると、コーティング時に生ず るピンホールにより耐電圧特性が大幅に低下する ため、コーティング薄膜の厚みは1 μm 程度が限 界と考えられている。

密な誘電体薄膜においても、ピンホールなどの欠陥部がないにもかかわらず、その膜厚が O.O 5 μm に満たない場合には、コンデンサ用として十分な耐電圧が得られない。また、無溶剤製膜工法による製膜速度が十分でないことから、コンデンサ用としての応用を考えると、その膜厚は O.5 μm 程度以下であることが必要であると考えられる。

実施例

以下に本発明の実施例を示し、図を参照して具体的に説明する。

(以下余白)

問題点を解決するための手段

· /

本発明の薄膜誘電体コンデンサは、上記問題点の解決したもので、無器剤製験工法にて形成され、その版厚が 0.0 6~0.5 μm である誘電体薄膜をコンデンサの誘電体として用いている。

作用

上記標成により、コンデンサの大幅な小形、軽 低、低コスト化が可能なことを確認した。

蒸府、スパッタリング、ブラズマCVDなどの 無容剤製脱工法により形成される誘電体膜は、極 めて緻密で、ピンホールなどが少ないことから優 れた耐電圧特性を有しており、また一般に誘電体 薄膜の膜厚が減少するにつれて単位厚み当たりの 耐電圧が向上する事から、従来の誘電体膜に比べ て、耐電圧を維持しつつ大幅な薄膜化が可能とな ることが明らかとなった。

しかしながら、各種の無格剤製膜工法による緻

Na -	勝磁体形成工法	膀眶体材料	版 厚 (μm)	耐電圧 (V)
1	燕 范	ポリイミド	0.1	100
2	•	ポリアミド	0.3	150
3	•	ポリュリア	0.1	150
4	,	,	0.4	470
6	,	•	0.05	96
6	,	,	о.о з	1 5
7	スパッタリング	チタン酸バリウム	0.2	120
В	•.	,	0.0 6	80
9		,	0.0 4	18
10	,	チタン酸鉛	0.0 5	84
11	パーコート法	ポリカーポネート	0.4 6	1 2
12	スピナーコート法	ポリフェニレン オキサイド	0.5	1 0

特開平1-175714 (3)

なお、誘電体の耐電圧試験は図に示すような構造を有する試料を作製して行った。対向電極面積は1 O mi とし、これに O.5 V / sec にて電圧を負荷し、1 ■ A の電流が流れた時の電圧を耐電圧とした。

発明の効果

以上のように、本発明によれば誘電体の大幅な 薄膜化が可能となり、フィルムコンデンサの小形、 軽低、低コスト化を図ることができ、その産業性 は大なるものである。

4、図面の簡単な説明

図は本発明の薄膜誘電体コンデンサに用いられ る誘電体の耐電圧試験用試料の断面図である。 1 …… ガラス落板、 2 ……下部電輌、 3 ……誘 低休層、 4 ……上部電極。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

1 一 ガラス基夜

2 --- 下部電極 3 --- 誘電体層

4 --- 上 部 電 極

